# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-116883

(43)Date of publication of application: 04.06.1986

(51)Int.Cl.

H01L 31/04 H01B 5/14

H01L 29/46

(21)Application number: 59-238848

(71)Applicant: TOA NENRYO KOGYO KK

(22)Date of filing:

13.11.1984 (72)Invent

(72)Inventor: YOSHIDA TOSHIHIKO

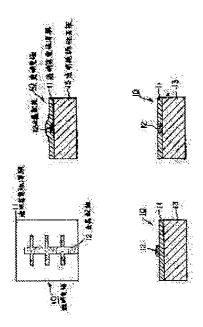
NAKAMURA OSAMU FUKUI KEITARO KAKIGI HISASHI

MATSUMURA MITSUO

# (54) TRANSPARENT ELECTRODE WITH METAL WIRING

### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a battery of large area which has less power loss and does not decrease conversion efficiency by coating a thin transparent conductive film on a transparent insulating substrate when forming the transparent electrode with metal wirings for forming a solar battery, and forming the metal wirings of the prescribed pattern. CONSTITUTION: A thin transparent conductive film 11 made of tin oxide, indium oxide, titanium oxide or zinc oxide is coated on a transparent insulating substrate 13 made of glass, or plastic, and formed in the state that metal wirings 12 of the prescribed pattern are contacted thereon. At this time the wirings 12 may be formed on the film 11, or formed between the film 11 and the substrate 13. Or, only the wirings 12 of the film 11 is reduced electrolytically or thermally depositing in hydrogen gas stream, and the portion may be used as wirings 12. Thereafter, an amorphous silicon having a pin junction is accumulated on the substrate 13, and a back surface electrode is formed on the upper surface. Thus, a solar battery of large area is obtained with good workability.



## 19日本国特許庁(JP)

## ⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-116883

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)6月4日

H 01 L 31/04 H 01 B 5/14 H 01 L 29/46 7733-5F A-7227-5E 7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

金属配線付き透明電極

②特 願 昭59-238848

**20出 願 昭59(1984)11月13日** 

⑫発 明 者 吉

利 彦

埼玉県入間郡大井町亀久保1902-5

砂発 明 者

修

寿

東京都杉並区上荻4-26-2

四発 明 者 福井

慶 太 郎

鎌倉市城廻354-3

⑫発 明 者 柿 木

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1902-5

⑩発 明 者 松 村 光 雄

田

Ħ

春日部市大字谷原新田2137番地

②出 願 人 東亜燃料工業株式会社

東京都千代田区一ッ橋1丁目1番1号

邳代 理 人 弁理士 倉 橋 暎

明 細 講

1.発明の名称

金属配線付き透明電標

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 透明絶録店板上に成膜された透明導電性薄膜 に電気的に接触した所定のパターンの金属配線を 形成したことを特徴とする金属配線付き透明電標
- 2) 透明絶縁基板はガラス又はプラスチックであり、透明準電性移膜は酸化スズ、酸化インジウム、酸化チタン又は酸化亜鉛である特許請求の範囲第1項記載の透明電極。
- 3 ) 全属配線は透明導電性薄膜上に形成される特 許請求の範囲第 1 項又は第 2 項記載の透明電標。
- 4) 金属配線は透明絶疑店板上に形成され、その 上部に透明導電性薄膜が成膜される特許請求の範 拥第1項又は第2項記載の透明電極。
- 5) 金属配線は、透明絶級基板上に成膜された金

属酸化物よりなる透明導電性修膜の一部分を盈元することによつて形成される特許請求の範囲第1項又は第2項記載の透明電機。

- 6)金属配線は、金属酸化物よりなる透明準電性 薄膜の一部分を基元して金属とし、該金属上に別 種の金属を落着することによつて形成される特許 請求の範囲第5項記載の透明電板。
- 7) 金属酸化物よりなる透明導電性薄膜の最近は電解量元法によつて行なわれる特許請求の範囲第 5項又は第6項記載の透明電機。
- 8) 金属酸化物よりなる透明導電性薄膜の超元は 水素気流中での熱分解超元法によつて行なわれる 特許請求の範囲第5項又は第6項記載の透明電板
- 9)金属配線が金属酸化物よりなる透明導電性酸膜の一部分を粛元して金属とし、該金属に電解メッキにより別種の金属を被弃することによつて形成される特許請求の範囲第5項記載の透明電板。 10)金属配線が金属酸化物よりなる透明導電性

施すことによつて形成される特許請求の範囲第5 項記載の透明電概。

#### 3 . 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

木発明は、一般には透明電橋に関するものであ り、時計の液晶ディスプレー及び車の最止めガラ ス窓用としても使用することができ、特にアモル ファス太陽電池用として好適に利用し得る金属配 線付き透明電板に関するものである。更に詳しく 書えば、木苑明は透明絶縁基板上に成膜される話 明導電性薄膜に金属配線を施じた太陽電池用の透 明心様として有効であり、本明細書では太陽電池 用透明電機についてのみ説明する。又、本明顧客 において、アモルファス半導体とは微結晶化半導 体をも含むものとする。

#### 従来の技術

近年、アモルフアス半導体、例えばアモスファ スシリコン太陽電池は(1)複膜であること、つ まり結晶化シリコンに比べ可視光域での吸収係数

が大きく、結晶シリコンと同程度の変換効率を得 るには約1けた様い膜厚でよいこと、(2)アモ スファスシリコン太陽電池の製造に要した電力は 結晶シリコン太陽電池よりも極めて少なく、エネ ルギ回収率が少ないこと、(3)拡板加熱が少な く且つアモルファスシリコンが基板と反応するこ とがなく、ステンレス板、ガラス板等のように稀 々の基板を使用し得ること、(4)シラン(5) H + )からグロー放電分解にて直接基板上に膜を 形成し得るため連続生産が容易であること、等々 の理由によつで光起電力装置の構成要素として注 目を浴びている。このようにアモルフアスシリコ ン半導体を使用した太陽電池は、特に製造が比較 的容易であり、また低コスト化が可能であるため 現在電卓や時計などの小電力発生用の電源とし

て広く使用されている。

### 問題点を解決するための手段

しかしながら、アモルフアスシリコン太陽電池 の単位面積当りの出力は極めて小さく、従つて実 用に供し得る大電力を発生するには、太陽電池の

表面積を大とすることが不可欠であるる。

斯る欠点を解決するべく、一つの太陽電池薬子 の表面積を大とすると、大面積化すればするほど 裏子の表而積を構成する透明導電層 (透明電標) のシート抵抗 (通常は50~100以/口) が増 大し、そのために電力損失がますま大きくなり、 変換効率がより一層低下してしまうという難点が あつた。災に乂、このような大きな太陽電池を製 造するのは技術的にはより困難となり、 歩留まり が低下するという不利益がある。

上記透明電極のシート抵抗による電力の損失を なくすために種々の提案がなされている。例えば 、 - 枚の絶録 搭板上に複数個のセルを形成し、各 セルをパターニングによつて透明電極及び裏面電 標を通じて隣接するセルとそれぞれ直列に接続し . 一枚の絶録店板から実用的な高電圧を取り出す ように構成した集積型アモルファス末腸電池が開 発されている(「日本の化学と技術」「83/ァ モルフアスの第75頁参照。)しかし、一枚の絶 妹店板上に複数個のセルを形成するには、透明電 模のパターニング工程、アモルファスシリコンの p i π の各種の成膜工程及び裏面電機の蒸着工程 にそれぞれマスキングを行なうなど、工程が複雑 となり、作業性が悪化する欠点がある。

又、特公昭 5 8 - 2 1 8 2 7 号公根に開示され た発明のように、アモルフアスシリコンのpin の各層を複数のセルに対して連続して成膜し、工 程の複雑化を若干軽減したものもあるが、上記公 報の第8欄26行~31行に記載されているよう に、大面積化するとやはりシート抵抗が増大して 電力損失が上昇し、変換効率が低下する欠点があ

上記各從来技術は、ガラス基板一透明電極ーア モルフアスシリコンのpin層~裏面電板の構造 を有する太陽電池であるが、金属基板-アモルフ アスシリコンのpin層又はnip層-透明電板 の構造を有する太陽電池も実用化されている。例 えば、特開昭 5 9 - 5 5 0 1 2 号公報、特開昭 5 9-104182号公根, 特開昭59-5057 6号公根には金属電板-アモルファスシリコンの

pin 層一透明電板の構造を有する太陽電池が開まれている。しかしながら、後者の構造、つからながら、後者の構造、つからながら、後者の構造、つか一透明電板の構造を有する太陽電池の場合には透明電板が大気に触れるのを防止するために何等かのパッシベーションを行なう必要があり、このためパッシベーションの工程が多くなり、作業性を懸化し、かつコスト高となるので好ましくない。

力、前名の構造、つまりガラス基板・透明電板・アモルファスシリコンのpia層・要面電板の構造を有する太陽電池の場合にはガラス基板(または他の透明絶縁基板)が耐候性材料であるため、透明電板にパッシベーションを施したのと同じ役目を果たすので、構造上は前者の方が好ましいが、前記いずれの構造太陽電池にしても大面面は化して実用的な高い電圧を取り出すことは前記した理由により困難である。

このように従来はアモルフアスシリコン半導体を使用した太陽 電池を大面積化すると透明電極のシート抵抗が増大して電力損失が大きくなり、変

換効率が著るしく低下するために実用に供し得ないという欠点があった。又、一枚の絶縁基板上に複数個のセルを形成したのでは製造工程が複雑化し、作業性が悪くなり、更に金属基板ープモルファスシリコンのpinまたはnip階ー透明電板のパツンペーション工程が必要となり、作業性が悪くなるといった欠点があった。

#### 発明の目的

従つて、本発明の目的は、大面積化しても透明電板のシート抵抗が殆んど増大しない、従つてアモルファス太陽電池から実用的な高い電圧を取り出すことを可能にする太陽電池用金属配線付き透明電板を提供することである。

本発明の他の目的は、太陽電池の製造工程を簡単化することができる太陽電池用金属配線付き透明電板を提供することである。

本発明の更に他の目的は、時計の液晶ディスプレーとか車の強止めガラス窓用としても使用する ことができる金属配線付き透明電標を提供するこ

とである。

#### 問題点を解決するための手段

上記目的は本発明によって達成される。要約すれば本発明は、透明絶縁基板上に成膜される透明 専電性時膜に電気的に接触した所定のパターンの 金属配線を形成し、発生した電流を透明専電性障 膜から近傍にある金属配線に収集するようにした 透明電機である。

以下、水発明の好ましい実施例について添付図 面を参照して詳細に説明する。

第1 図~第4 図は本発明に係る透明電板100の実施例を示す概略平面図及び断面図である。ガラス、ブラスチック等の透明絶縁携板13上に酸化スズ、酸化インジウム、酸化チタン、酸化亜鉛のような物質にて形成された透明帯電性機限11 が成限され、凡つ該透明率電性機限11には後で詳しく説明するような態様で所定パターンの金属配線12 が電気的に接触した状態で施される。

第2 図に示す透明電板 1 0 の実施例では、ガラス・プラスチツク等の透明絶殺 基板 1 3 上に所定

のパターンに金属配線12を形成し、その上部に 全面にわたつて透明導電性薄膜11を形成し、金 属配線12と薄膜11とを電気的に接触させた構 成とされる。

更に、第4図に示す透明地接10の実施例では、透明絶録基板13上に全面にわたつて酸化スズのような金属酸化物よりなる透明導電性薄膜11 を形成し、次に、この薄膜11のうちの金属配線12を施こす所定のパターンの部分のみを構元させ、金属とすることにより金属配線12を形成した確成とされる。

前記量元法としては、電解量元を用いる方法とか、水素気流中で無分解量元を用いる方法が好ましい。

この第4図に示す透明電橋10の場合には電標

表面に金属配線を形成したことによる側凸が殆ん どなく、アモルフアスシリコンのpin層を成牒 した際に表面の凹凸に起因するアモルファスシリ コンのピンホール等が発生せず、歩雷りが低下す る思れがないという前記他の2つの構造に勝る利 点がある。なお、第4図の透明電板においては、 透明導電性薄膜11としてInz 〇3 をした場合 には金属配線12は当然にインジウムになる。イ ンジウムはグロー放電中、等プラズマ雰囲気では シリコン等と反応し、好ましくないために、1ヵ z O 3 を使用し金属配線 1 2 を形成した場合には 選元により形成されたインジウムの金属配線 1 2 を別種の金属、例えばステンレス、クロム又は二 ツケル等で被覆する。 斯る別種の金属は、燕着又 は電解メッキによつて施すことができ、又所望に 応じて金属配線部分を選元しながら電解メッキを 施すこともできる。

#### 発明の効果

上記したように、木発明においては、透明絶縁 基板上に成膜された透明導電性薄膜に金属型線が

のガラスよりなる透明絶殺基板上に全面にわたつ てSnOz を蒸着し、厚さ2000名の透明導電 性種膜を形成した。この種膜上に、第5回に示す ように1cmの間隔の格子状にステンレスを 10′0 λ、次にアルミニウムを1μm、さらにス テンレスを500%の厚さに順次に抜弃し. 1 cmの間隔の格子状の金属配線 1 2 を形成し、 第3回に示す構成の透明電極10を形成した。金 属配線の幅は0.5mmであつた。この透明電極 上に全面にわたつてアモルフアスシリコンのpi n 層を順次に厚さ100点、5000点、200 **よにそれぞれ成膜し、1層上にアルミニウムを1** μ皿の厚さに携着して裏面電標を形成し、太陽電 他を製造した。この本発明の透明電極を使用した 太陽電池と同じ大きさ、仕様のただし金属配線の ない従来の太陽電池とを照射強度 100mW/ cm'のAM-1光で照射してその電流-電圧特件 を測定したところ、第6図に示す結果が得られた 。 第6例においてAは木発明によるもの、Bは従 来のものの特性を示し、これより明らかに木苑明

所定のパターンに施されているので、この透明電 横上にアモルフアスシリコンの p i n 層を形成し 、更にその上に裏面電櫃を形成してアモルファス 太陽電池を製造した際に、発生電流は透明導電性 薄膜を通つて最も近傍にある金属配線に収集され る。このため、太陽電池を大面積化しても透明電 極のシート抵抗は殆んど増大せず、従つて電力損 矢の増大が殆んどなく、変換効率も殆んど低下し ないというすぐれた利点がある。又、透明電極上 に全面にわたつてアモルフアスシリコンのpin 層が形成できるから、マスキング工程数を被らす ことができ、作業性が向上する利点もある。特に 、第4図に示す構造の透明電標にあつては、電板 表面に凹凸が殆んどないため、その上部に成膜さ れるアモルファスシリコンのpin層にピンホー ル等の欠陥が発生せず、従つて歩留りが大巾に向 上するという利点もある。

#### 実施例

#### 実施例 1

綴5 cm、横5 cm、厚さ1.1 mmの正方形

の透明電板を使用した太陽電池は電統一電形特性が一段と向上していることが分る。

### 実施例 2

実施例1と同じ条件及び材料で、ただしる民間線 能級基板上にまず1cm間隔の格子状に金尾配線 を形成し、次に全面にSsnOzの透明電板10を形成した第2図に示す構成の透明電板1と同じ 成し、この透明電板を使用して実施例1と同じの 関電池を製造し、AM-1光の照射下で電流一電 に特性を測定したところ、実施例1と同様の特性 が得られた。

#### 実施例3

 圧特性を示した。

#### 実施例 4

実施例3と同じく電解最元法により金属配線を 形成しさらに金属配線のSnに電解クロムメッキ を行なつた透明電極を形成し、この透明電極を使 用して実施例1と同じ太陽電池を作製した。この 太陽電池も実施例1と同様の電流・電圧特性を示 した。

尚、金属配線の幅及びパターン(配線形状)は 大腸電池の動作時の電流値及び透明幕電性砂膜の シート抵抗によつて最適な幅及びパターンが選定 され、限定されるものではない。従つて、必要に 応じて種々の変形及び変更がなし得る。

上述のように、本発明による金属配線付き透明電板を使用した太陽電池は大面積化しても電力損失の増大は殆んどなく、従つて実用的な高い電圧を取り出すことができる太陽電池を可能にし、またマスキング工程数が減少するので作業性が向上する等の顕著な利点がある。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明による金属配線付き透明電板の一実施例を示す優略平面図である。

第2図から第4図は、第1図の透明電極の3つの製造方法をそれぞれ例示する製略断面図である

第5図は、木発明による金属配線付き透明電板 の他の実施例を示す駅略平面図である。

第6図は、本発明の透明電板を使用した太陽電 他と従来の太陽電池の電流-電圧特性図である。

10:透明電標

11:透明導電性薄膜

12:金属配線

13: 透明絶縁基板

代理人 弁理士 倉橋



